

武汉高德红外股份有限公司

关于红外焦平面探测器产业化项目通过科技成果鉴定的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，湖北省科学技术厅组织行业专家对我公司“基于非晶硅的400*300@25um 非制冷红外探测器”项目进行了科技成果鉴定。与会专家组成的鉴定委员会认真听取了项目组的工作报告和技术报告，观看了现场演示，审阅了相关鉴定资料，经过质询和讨论，鉴定委员会一致同意该成果通过鉴定。

鉴定委员会现场鉴定意见概括如下：公司提供的资料齐全、内容详实，符合鉴定要求；该成果针对车载、安防、工业检测等民用及国防领域市场，设计、研制出了低成本、高性能、高可靠性的非晶硅非制冷红外焦平面探测器，解决了大面阵非晶硅非制冷红外探测器大批量生产的系列技术难题；项目产品已在相关单位成功应用，用户评价良好，经济效益和社会效益显著。项目共申请11项专利，其中已授权发明专利1项，实用新型4项；获得集成电路布图设计资质4项。

鉴定委员会一致认为该成果整体达到国内领先水平，并在国内率先具备该型号非晶硅红外探测器产业化的能力，同意该成果通过鉴定，并建议进一步加快延伸开发及推广应用。

该项技术成果通过核准鉴定，将会对公司非制冷红外焦平面探测器产业化的顺利实现起到积极的推动作用，对公司核心器件实现降低成本、进口替代等方面具有重要价值。目前，非制冷红外焦平面探测器产业化项目净化厂房建设已完成、设备已到货并调试验收合格，工艺稳定。下一阶段，公司将按照计划开展探测器的试生产及批产工作，同时公司将根据产业化的进展情况及时进行公告，敬请投资者留意投资风险！

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司

董事会

二〇一四年二月二十五日